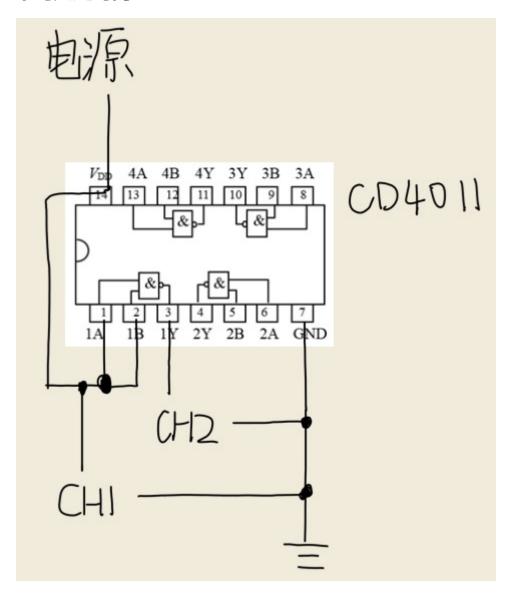
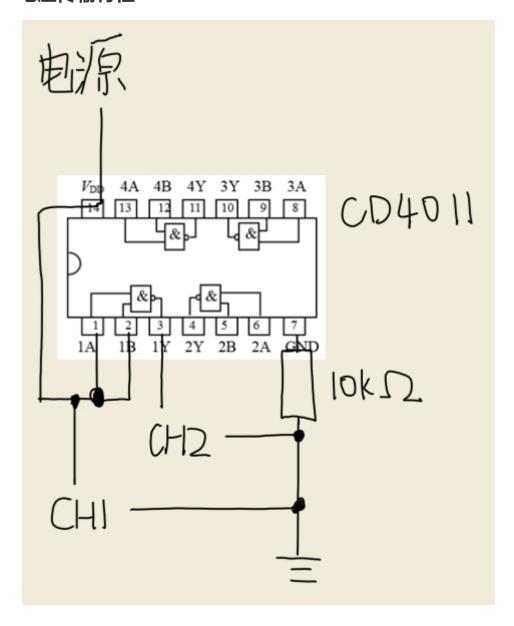
# 实验 2 示波器实验 - 实验报告

## 实验电路图

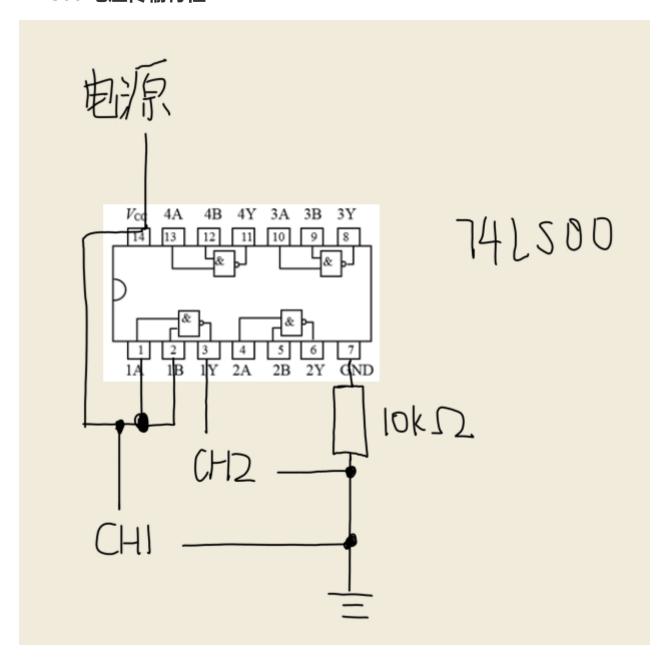
### CD4011 平均延迟时间



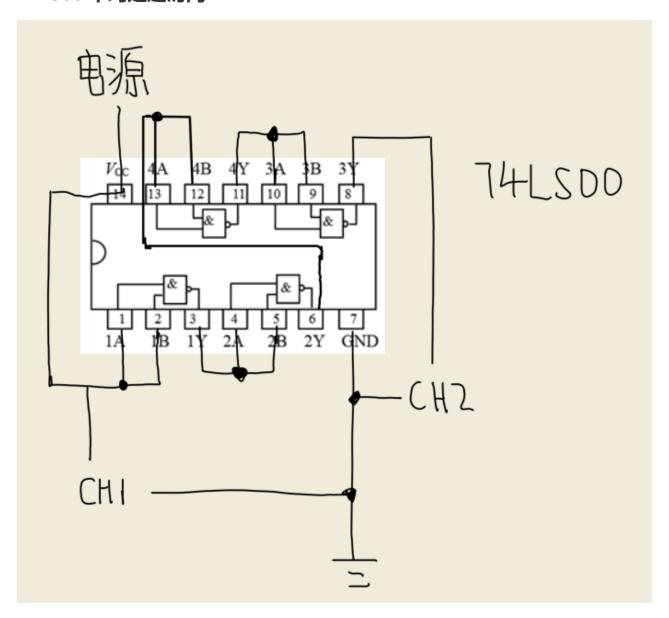
## CD4011 电压传输特性



## 74LS00 电压传输特性



## 74LS00 平均延迟时间

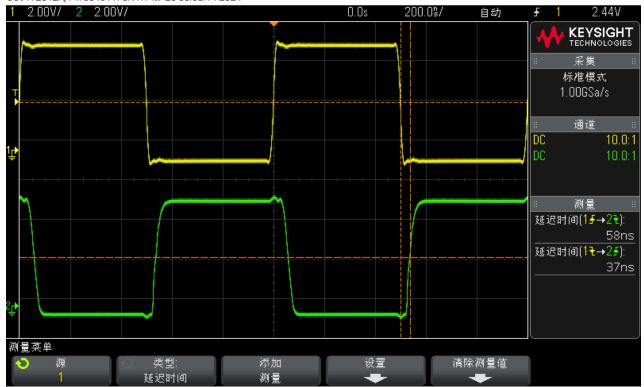


## 波形图与实验数据

CD4011 平均延迟时间

波形图

DSO-X 2012A, MY53401179: Fri Mar 29 09:05:14 2024



#### 实验数据

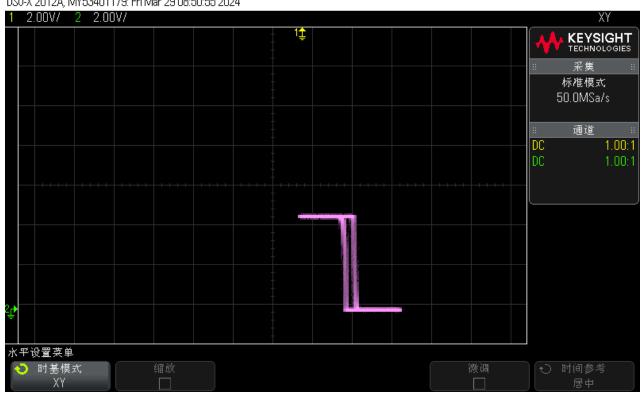
由图得  $t_{pHL}=58 \text{ ns}, t_{pLH}=37 \text{ ns}$ ,则

$$t_{pd} = rac{t_{pHL} + t_{LH}}{2} = 47.5 \; ext{ns}.$$

### CD4011 电压传输特性

#### 波形图

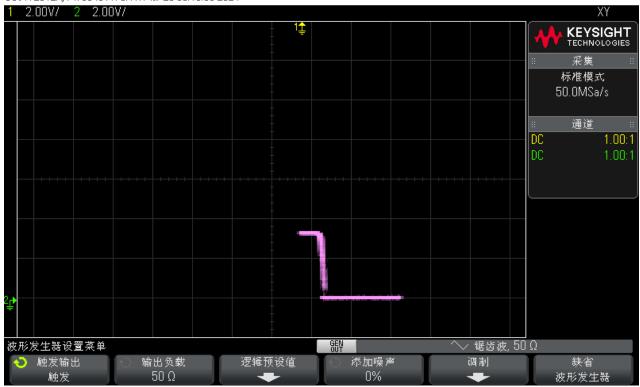
DS0-X 2012A, MY53401179: Fri Mar 29 08:50:55 2024



### 74LS00 电压传输特性

#### 波形图

DSO-X 2012A, MY53401179: Fri Mar 29 09:13:53 2024



### 74LS00 平均延迟时间

### 波形图

DS0-X 2012A, MY53401179: Fri Mar 29 09:26:24 2024



### 实验数据

由图得  $t_{pd1}=27~\mathrm{ns}, t_{pd2}=29~\mathrm{ns}$ ,则

$$t_{pd}=rac{1}{4}\cdotrac{t_{pd1}+t_{pd2}}{2}=7 ext{ ns.}$$

## 比较 TTL 与非门 74LS00 和 CMOS 与非门 CD4011 的性能

通过实验数据,比较二者的平均延迟时间,得

$$t_{pd,\mathrm{TTL}} = 7 \mathrm{~ns} < 47.5 \mathrm{~ns} = t_{pd,\mathrm{CMOS}}.$$

由此可知,使用 CMOS 工艺技术制作而成的与非门,通常比使用 TTL 工艺技术制作而成的与非门,拥有更高的工作速度。